

次世代半導体等小委員会（第 3 回）

日時：令和 7 年 6 月 3 日（火） 13：00～15：00

場所：経済産業省 別館 7 階 730-G 会議室
（Teams による Web 会議も併用）

議事次第

1. 開会
2. 経済産業省説明
3. 各委員からのコメント
4. 閉会

<資料>

- 資料 1 議事次第、配布資料一覧
- 資料 2 委員名簿
- 資料 3 事務局資料

以上